## 05 О новом "поверхностном" критерии плавления

© М.Н. Магомедов

Институт проблем геотермии Дагестанский научный центр РАН, 367003 Махачкала, Россия e-mail: mahmag4@mail.ru

## (Поступило в Редакцию 14 сентября 2012 г.)

Исходя из того факта, что при плавлении поверхностное давление для нанокристалла должно переходить в поверхностное давление Лапласа, получено выражение для относительного объема, который ограничивает устойчивую твердую фазу наносистемы при различных давлениях. Показано, что данный "поверхностный" критерий плавления слабо зависит от размера кристалла и внешнего давления и определяется только параметрами межатомного потенциала. Расчеты, выполненные для макрокристаллов с ван-дер-ваальсовым типом химической связи, показали хорошее согласие с экспериментальными значениями относительного объема кристаллов при температуре плавления.

Основной проблемой теории плавления является вопрос о критерии, определяющем этот фазовый переход ( $\Phi\Pi$ ). И хотя критериев плавления предложено много [1,2], но природа этого  $\Phi\Pi$  не ясна до сих пор. И одной из основных проблем является вопрос: плавление начинается в объеме или на поверхности? Поэтому в настоящей работе предложен новый критерий плавления, основанный на поверхностных свойствах нанокристалла.

Рассмотрим конденсированную систему из N атомов при температуре T и давлении P. Изменение удельной (на атом) свободной энергии Гельмгольца такой системы при вариации температуры, удельного объема (v = V/N), числа атомов и площади поверхности  $(\Sigma)$  равно

$$d\left(\frac{F}{N}\right) = -s \, dT - P \, dv + \left(\frac{\mu}{N}\right) dN + \sigma d\left(\frac{\Sigma}{N}\right)$$
$$= d\left(\frac{F}{N}\right)_{in} + \sigma d\left(\frac{\Sigma}{N}\right). \tag{1}$$

Здесь s,  $\mu$  и  $\sigma$  — удельная энтропия, химический потенциал и удельная (на единицу площади) поверхностная свободная энергия.

Пусть число частиц в системе не изменяется dN = 0. Тогда давление для всей ограниченной поверхностью  $\Sigma$  системы можно представить в виде

$$P(T, v, N) = -\left[\frac{\partial(F/N)}{\partial v}\right]_{T,N} = P_{in} - P_{sf}, \qquad (2)$$

где объемное и поверхностное давления определяются выражениями [2-4]

$$P_{in}(T, v) = -\left[\frac{\partial (F/N)_{in}}{\partial v}\right]_{T,N\to\infty},$$

$$P_{sf}(T, v, N) = \left[\frac{\partial (\sigma \Sigma/N)}{\partial v}\right]_{T,N} = P_{ls}(1 - \Delta_p). \quad (3)$$

Функция *P*<sub>*ls*</sub> — это давление Лапласа, которое определяется изменением площади с изменением объема наносистемы

$$P_{ls} = \sigma \left[ \frac{\partial (\Sigma/N)}{\partial v} \right]_{T,N}$$
$$= \sigma \left( \frac{\Sigma/N}{v} \right) \left[ \frac{\partial \ln(\Sigma/N)}{\partial \ln(v)} \right]_{T,N}.$$
(4)

Выражение для функции  $\Delta_p$  из (3) имеет вид

$$\Delta_p = -\left[\frac{\partial \ln(\sigma)}{\partial \ln(\Sigma/N)}\right]_{T,N}.$$
(5)

Для жидкой фазы выполняется  $(\partial \sigma / \partial \Sigma)_{T,N} = 0$ . Это обусловлено динамической природой жидкого состояния, где большая доля атомов находится в делокализованном состоянии. Изотермическое растяжение площади поверхности жидкой фазы вызывает приток к ее поверхности новых атомов из объема. Если приток атомов в поверхностный слой происходит со скоростью, достаточной для того, чтобы поверхностная плотность атомов сохранялась неизменной, то величина  $\sigma$  для жидкой фазы не будет меняться с ростом  $\Sigma$ , и значение  $\Delta_p$ можно считать равным нулю. Что касается твердой фазы, то здесь считать величину  $\Delta_p$  равной нулю уже нельзя [2–4]. Наличие функции  $\Delta_p$  в выражении (3) приводит к ряду эффектов, присущих только для твердой фазы наносистемы [2–4], в частности,

1) для нанокристалла всегда выполняется неравенство  $\Delta_p > 0$ , т.е.  $P_{sf} < P_{ls}$ ,

2) если  $\Delta_p > 1$ , то поверхностное давление не сжимает, а растягивает нанокристалл  $P_{sf} < 0$ .

Так как для равновесного состояния жидкой фазы  $\Delta_p = 0$ , а для твердой фазы  $\Delta_p > 0$ . Поэтому при фазовом переходе плавления должно выполняться  $\Delta_p = 0$ .

Если кристаллическая структура и форма поверхности не изменяются при изотермическом изменении удельно-

го объема, то функции  $P_{ls}$  и  $\Delta_p$  из (4) и (5) равны

$$P_{ls} = \sigma \left(\frac{\Sigma/N}{\upsilon}\right) \left[\frac{\partial \ln(\Sigma/N)}{\partial \ln(\upsilon)}\right]_{T,N,k_p,f} = \frac{2}{3}\sigma \left(\frac{\Sigma/N}{\upsilon}\right),$$
$$\Delta_p = -\frac{1}{2} \left[\frac{\partial \ln(\sigma)}{\partial \ln(c)}\right]_{T,N,k_p,f}.$$
(6)

где c(N, f) — среднее (по всему нанокристаллу) расстояние между центрами ближайших атомов,  $k_p$  — коэффициент упаковки структуры, f — параметр, управляющий формой нанокристалла.

Как и в [2–4], положим, что нанокристалл со свободной поверхностью имеет вид прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, ограненный гранями (100). Величина  $f = N_{ps}/N_{po}$  — это параметр формы, который определяется отношением числа атомов на боковом ребре  $N_{ps}$  к числу атомов на ребре основания  $N_{po}$ . Для стержневидной формы f > 1, для куба f = 1, для пластинчатой формы f < 1. Число атомов в нанокристалле, равное  $N = f N_{po}^3/\alpha$ , изменяется в пределах  $2^3/\alpha \leq N \leq \infty$ , где  $\alpha = \pi/(6k_p)$  — параметр структуры.

Ограничение системы поверхностью приведет к обрыву связей на границе. Поэтому если использовано приближение взаимодействия "только ближайших соседей", то вместо первого координационного числа  $(k_n)$ необходимо брать  $\langle k_n \rangle$  — среднее (по всей наносистеме) значение первого координационного числа, которое будет зависеть как от размера (N), так и от формы наносистемы. При этом структуру системы полагаем неизменной:  $k_p$  = const. Данную модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда (rectangular parallelepiped) с квадратным основанием, форму и поверхность которого можно варьировать с помощью параметра формы f, назовем RP-моделью.

В рамках RP-модели изменение нормированного среднего значения первого координационного числа при изменении N или f описывается выражением [2–4].

$$k_n^* = \frac{\langle k_n(N, f) \rangle}{k_n(\infty)} = 1 - Z_s(f) \left(\frac{\alpha^2}{N}\right)^{1/3}, \qquad (7)$$

где  $k_n(\infty) = k_n \ (N = \infty)$  — координационное число для макрокристалла,  $Z_s(f) = (1 + 2f)/(3f^{2/3}).$ 

Функция формы  $Z_s(f)$  достигает минимума, равного единице, при f = 1, т.е. для формы куба. Для пластинчатых (f < 1) или стержневидных (f > 1) форм  $Z_s(f \neq 1) > 1$ . Поэтому функция  $k_n(f)^*$  при любом значении N имеет максимум при f = 1, т.е. для наиболее энергетически устойчивой (из всевозможных форм прямоугольного параллелепипеда) — кубической формы.

Объем и площадь поверхности для *RP*-модели нанокристалла равны

$$V = N_{po}^{3} f[c(N, f)]^{3} = N\alpha [c(N, f)]^{3},$$
  

$$\Sigma = 6[c(N, f)]^{2} \alpha_{s} (N\alpha)^{2/3} Z_{s}(f),$$
(8)

где  $\alpha_s$  — коэффициент, учитывающий плотность упаковки атомов на грани (100):  $\alpha_s \cong \alpha^{2/3}$ . Так как при N = const нельзя изоморфно (т.е. при f = const) изменить  $\Sigma$ , не изменив при этом объем, ибо  $\Sigma \sim V^{2/3}$ . Поэтому определить функцию  $\sigma$  можно только путем изохорной деформации формы системы при постоянных значениях T и N. В рамках RP-модели удельная поверхностная энергия грани (100) и давление Лапласа определяются выражениями [2–4]

$$\sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial k_n^*}\right)_{T,N,v} \left(\frac{\partial k_n^*}{\partial Z_s(f)}\right)_{N,k_p} / \left(\frac{\partial \Sigma}{\partial Z_s(f)}\right)_{N,c,k_p}$$
$$= \frac{-1}{6c^2 \alpha_s N} \left(\frac{\partial F}{\partial k_n^*}\right)_{T,N,v}, \tag{9}$$

$$P_{ls} = \frac{2\Sigma}{3V} \sigma = \frac{4\alpha_3 Z_s(f)}{(\alpha N)^{1/3} c(N,f)} \sigma = 4\alpha_s \frac{(1-k_n^*)}{\alpha c(N,f)} \sigma.$$
(10)

В "термодинамическом пределе" (т.е. когда  $N \to \infty$  и  $V \to \infty$  при v = V/N = const) выполняется  $\sigma \to \sigma(N = \infty)$ , а функции  $P_{ls}$  из (10) и  $P_{sf}$  из (3) исчезают, ибо  $k_n(N \to \infty)^* \to 1$ .

Пусть взаимодействие атомов в нанокристалле простого однокомпонентного вещества описывается парным потенциалом Ми–Леннарда–Джонса

$$\varphi(r) = \frac{D}{(b-a)} \left[ a \left(\frac{r_0}{r}\right)^b - b \left(\frac{r_0}{r}\right)^a \right], \qquad (11)$$

где D и  $r_0$  — глубина и координата минимума потенциала, b и a — параметры: b > a > 2.

Тогда, используя для колебательного спектра нанокристалла модель Эйнштейна и приближение "взаимодействия только ближайших соседей", для *RP*-модели можно принять

$$\frac{F}{Nk_n(\infty)} = \left(\frac{k_n^*}{c}\right) DU(R) + 3 \frac{k_b \Theta_E}{k_n(\infty)} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{T}{\Theta_E}\right) \ln\left[1 - \exp\left(-\frac{\Theta_E}{T}\right)\right] \right\}.$$
 (12)

Здесь  $k_b$  — постоянная Больцмана,  $\Theta_E$  — это температура Эйнштейна, которая связана с температурой Дебая соотношением  $\Theta = (4/3)\Theta_E$ . Наличие поверхности приведет к тому, что функции  $k_n^*$  и  $\Theta_E(k_n^*)$ в (12) будут зависеть от аргументов N и f. Функция U(R) получается из (11) при использовании приближения "взаимодействия только ближайших соседей":  $U(R) = (aR^b - bR^a)/(b - a)$ , где  $R = r_0/c$  — линейная относительная плотность.

Как показано в [2,5], температура Дебая для нанокристалла равна

$$\Theta(k_n, c) = A_w(k_n, c)\xi \left[ -1 + \left( 1 + \frac{8D}{k_b A_w(k_n, c)\xi^2} \right)^{1/2} \right].$$
(13)

Здесь функция  $A_w(k_n, c)$  возникает из-за учета энергии "нулевых колебаний":

$$A_w(k_n, c) = K_R \frac{5k_n ab(b+1)}{144(b-a)} \left(\frac{r_0}{c}\right)^{b+2},$$
$$K_R = \frac{\hbar^2}{k_b r_0 m}, \quad \xi = \frac{9}{k_n(\infty)},$$
(14)

где  $\hbar$  — постоянная Планка, m — масса атома.

Из (13) легко найти выражения для первого ( $\gamma$ ) и второго (q) параметров Грюнайзена:

$$\gamma = -\left(\frac{\partial \ln \Theta}{\partial \ln V}\right)_{T} = \frac{b+2}{6(1+X_{w})},$$
$$q = \left(\frac{\partial \ln \gamma}{\partial \ln V}\right)_{T} = \gamma \frac{X_{w}(1+2X_{w})}{(1+X_{w})}, \quad X_{w} = \frac{A_{w}\xi}{\Theta}.$$
 (15)

Подставляя свободную энергию из (12) в (9), для удельной поверхностной энергии грани (100) RP-модели и для вытекающей из нее функции  $\Delta_p$  можно получить выражения

$$\sigma = -\frac{k_n(\infty)DR^2}{12\alpha^{2/3}r_0^2} L_e(N, f),$$
  
$$\Delta_p = 1 + \frac{1}{2L_e(N, f)}$$
  
$$\times \left\{ U(R)' - 9 \left[ q - \gamma t_y \left(\frac{\Theta_E}{T}\right) \right] H_w(N, T) \right\}, \quad (16)$$

где введены обозначения  $L_e(N, f) = U(R) + 3H_w(N, T),$ 

$$U(R)' = R \left[\frac{\partial U(R)}{\partial R}\right] = \frac{ab(R^b - R^a)}{b - a},$$
$$H_w(N, T) = \frac{6\gamma}{(b+2)} \left[\frac{k_b \Theta_E(N, f)}{Dk_n(N, f)}\right] E_w \left(\frac{\Theta_E}{T}\right), \quad (17)$$
$$E_w(y) = 0.5 + \frac{1}{[\exp(y) - 1]}, \quad t_y(y) = 1 - \frac{2y \exp(y)}{[\exp(2y) - 1]},$$

$$[\exp(y) - 1] \qquad [\exp(2y) - y] = \frac{\Theta_E}{T} = \frac{3\Theta}{4T}.$$

Из (16) получим условие для величины  $c(N, T)/r_0$ , начиная с которой для *RP*-модели выполняется неравенство  $\Delta_p \ge 0$ ), которое определяет область существования твердой фазы:

$$\frac{c}{r_0} \le \left[\frac{c(N,T)}{r_0}\right]_{S} = \left[\frac{a(b-2)}{b(a-2)}\right]^{1/(b-a)} \times \left[1 + \frac{9(b-a)H_w(N,T)}{b(a-2)R_S^a} \left(\frac{2}{3} + q - \gamma t_y\right)\right]^{-1/(b-a)},$$
(18)

где  $R_S = [r_0/c(N, f)]_S$  — линейная относительная плотность при плавлении нанокристалла.

Так как потенциал (11) и выражение для свободной энергии (12) наиболее обоснованы для кристаллов с

ван-дер-ваальсовым типом химической связи, то изучим обоснованность критерия (18) применительно к ГПУ кристаллам параводорода ( $p-H_2$ ) и ортодейтерия ( $o-D_2$ ), а также к ГЦК кристаллам инертных газов: Ne, Ar, Kr, Xe, при  $N = \infty$ . Для макрокристаллов определим  $H_w(\infty, 0)$  — значение функции  $H_w(N, T)$  при  $N = \infty$ , R = 1 и T = 0 К в виде

$$H_w(\infty, 0) = H_w(N = \infty, T = 0 \mathrm{K})$$
  
=  $\lim_{T \to 0 \mathrm{K}} \frac{6\gamma(1)}{(b+2)} \left[ \frac{k_b \Theta_E(1)}{Dk_n(\infty)} \right] E_w \left( \frac{\Theta_E(1)}{T} \right)$   
=  $\frac{3\gamma(1)}{(b+2)} \left[ \frac{k_b \Theta_E(1)}{Dk_n(\infty)} \right],$  (19)

где  $\Theta(1)$  и  $\gamma(1)$  — значения функций  $\Theta(N, f)$  и  $\gamma(N, f)$ из (13)—(15) для макрокристалла при R = 1.

Используя для вышеуказанных веществ параметры потенциала (11), которые были определены самосогласованным методом в [2], мы рассчитали величины  $H_w(\infty, 0)$ . Оказалось, что даже для наиболее "квантового" молекулярного кристалла р $-H_2$  эта величина очень мала ( $H_w(\infty, 0) = 0.1$ ), и она монотонно убывает с ростом массы молекулы или атома в ряду указанных веществ до  $H_w(\infty, 0) = 0.006$  для Хе. Поэтому (18) можно упростить к виду

$$\left[\frac{c(N,T)}{r_0}\right]_{S} \cong \left[\frac{a(b-2)}{b(a-2)}\right]^{1/(b-a)}$$

$$\times \left[1 - \frac{9H_w(N,T)}{b(a-2)R_s^a} \left(\frac{2}{3} + q - \gamma t_y\right)\right]$$

$$\cong \left[\frac{a(b-2)}{b(a-2)}\right]^{1/(b-a)} = \left[\frac{c(\infty)}{r_0}\right]_{S}.$$
(20)

На рисунке показаны полученные для указанных кристаллов зависимости от логарифма массы атома (или молекулы) следующих функций:

 $(V_l - V_0)/V_0$  — экспериментальное значение относительного увеличения объема жидкой фазы при температуре плавления  $(T_m)$  и P = 0 из [6,7] — линейная зависимость 1.

 $(V_s - V_0)/V_0$  — экспериментальное значение относительного увеличения объема кристалла при  $T_m$  и P = 0из [8] — линейная зависимость 2.

 $(c/r_0)_S^3 - 1 = 0.118$  — верхняя горизонтальная точечная линия 3, полученная из (20) для потенциала Ми-Леннарда-Джонса (11) со степенями 6 и 12.

 $(c/r_0)_S^3 - 1$  — величины, полученные из (20) для *а* и *b* указанных веществ из [2]. Эти значения аппроксимируются линейной зависимостью *4*.

Как видно из рисунка, рассчитанные из (20) величины  $[c(\infty)/r_0]_S^3 - 1$  для кристаллов Ne и Ar хорошо согласуются с экспериментальным значением  $(V_s - V_0)/V_0$ . Для кристаллов изотопов водорода получено  $[c(\infty)/r_0]_S^3 > (V_s/V_0)$ . А для кристаллов Kr и



Зависимости от логарифма массы атома (или молекулы) следующих функций: точки и линия  $I: (V_l - V_0)/V_0$  из [6,7], квадраты и линия  $2: (V_s - V_0)/V_0$  из [8],  $(c/r_0)_s^3 - 1 = 0.118$  — верхняя горизонтальная точечная линия 3, звездочки и нижняя точечная линия 4:  $(c/r_0)_s^3 - 1$  — полученное из (20) для указанных веществ с величинами a и b из [2].

Хе получено  $[c(\infty)/r_0]_S^3 < (V_s/V_0)$ . Это может быть обусловлено разными причинами, например:

1. Грубостью использованной для вывода (18) и (20) теоретической модели с равновесной однородной плотностью, и с гладкой "гиббсовской" поверхностью.

2. Для квантовых кристаллов (где  $T_m \ll \Theta(1)$ ) поверхность плавится при бо́льших значениях  $c(\infty)/r_0$ , чем объем, который содержит заметное (даже при T = 0 K) число делокализованных атомов [2,9]. В этом случае поверхностные силы способствуют локализации атомов на поверхности. Что касается классических кристаллов, таких как Kr и Xe (где  $T_m \gg \Theta(1)$ ), то у них жидкоподобный слой на поверхности появляется задолго до плавления объема кристалла [10,11]. Поэтому поверхность этих кристаллов плавится при меньших значениях  $c(\infty)/r_0$ , чем объем.

В любом случае, "поверхностный" критерий плавления (18) слабо зависит как от P-T-параметров, так и от размера системы (ввиду малости второго слагаемого в (18)). Это согласуется с тем, что и критерий плавления Линдеманна, и локализационный критерий фазового перехода кристалл—жидкость [1,2] также слабо зависят как от давления, так и от размера системы [12]. Это подтверждает корректность вывода критерия плавления (18).

Автор выражает благодарность Д.Н. Кобзаренко, К.Н. Магомедову, З.М. Сурхаевой и М.М. Гаджиевой за плодотворные дискуссии и помощь в работе.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН (проект № П-2.1) и РФФИ (гранты № 10-02-00085-а и № 12-08-96500-р-юг-а).

## Список литературы

- [1] *Магомедов М.Н.* // Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33. № 19. С. 65-71.
- [2] Магомедов М.Н. Изучение межатомного взаимодействия, образования вакансий и самодиффузии в кристаллах. М.: Физматлит, 2010. 544 с.
- [3] *Магомедов М.Н.* // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. № 1. С. 24–33.
- [4] Магомедов М.Н. // ФТТ. 2010. Т. 52. № 6. С. 1206–1214.
- [5] Магомедов М.Н. // ФТТ. 2003. Т. 45. № 1. С. 33-36.
- [6] Рабинович В.А., Вассерман А.А., Недоступ В.И., Векслер Л.С. Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. М.: Изд-во стандартов, 1976. 636 с.
- [7] Трунин Р.Ф., Урлин В.Д., Медведев А.Б. // УФН. 2010. Т. 180. № 6. С. 605-622.
- [8] Криокристаллы / Под ред. Б.И. Веркина, А.Ф. Приходько, Киев: Наукова думка, 1983. 526 с.
- [9] *Магомедов М.Н.* // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. № 10. С. 64–71.
- [10] Chen Gio-Xing, Zhang Jian-Min, Xu Ke-Wei, Ji Vincent // J. Phys. and Chem. Sol. 2007. Vol. 68. N 3. P. 389–393.
- [11] Гафнер С.Л., Редель Л.В., Гафнер Ю.А. // Журн. экспер. и теорет. физики. 2009. Т. 135. № 5. С. 899–916.
- [12] Магомедов М.Н. // ЖТФ. 2010. Т. 80. № 9. С. 141-145.

158